(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-89896

(43)公開日 平成7年(1995)4月4日

最終百に続く

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FI		技術表示箇所
C07C	53/08					
B 0 1 J	23/652					
	27/188	X	9342-4G			
C 0 7 C	51/25					
			8017-4G	B 0 1 J 23/64	103 X	met with the

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 10 頁) 最終頁に続く (71)出額人 000002004 (21)出願番号 特額平6-65161 昭和電工株式会社 平成6年(1994)4月1日 東京都港区芝大門1丁目13番9号 (22) 出願日 (72)発明者 鈴木 俊郎 大分県大分市大字中の洲2番地 昭和電工 (31)優先権主張番号 特願平5-79730 株式会社大分研究所内 (32)優先日 平5 (1993) 4月6日 (72)発明者 吉川 裕子 (33)優先権主張国 日本(JP) 大分県大分市大字中の洲2番地 昭和電工 (31)優先権主張番号 特顯平5-140910 株式会社大分研究所内 (32)優先日 平5 (1993) 6月11日 (33)優先権主張国 日本(JP) (72)発明者 安部 建一 大分県大分市大字中の洲2番地 昭和電工 株式会社大分研究所内

(74)代理人 弁理士 寺田 實

(54) 【発明の名称】 酢酸の製造方法

(57) 【要約】

【目的】 酢酸をエチレンより気相接触反応により一段 で合成する方法において空時収率が高く、二酸化炭素の 副生を著しく抑え、触媒寿命の長い方法を得る。

【構成】 (1) (a) 金属パラジウムと(b) ヘテロ ポリ酸およびそれらの塩から選ばれた少なくとも1種の 化合物を含有する触媒の存在下に、エチレンと酸素とを 反応させて、酢酸を製造する方法。

(2) (a) 金属パラジウム (b) ヘテロポリ酸及びそ れらの塩から選ばれた少なくとも1種の化合物、および (c) 周期律表の11族、14族金属、15族金属及び 16族金属よりなる群から選ばれた少なくとも1種の元 素を含有する触媒の存在下に、エチレンと酸素とを反応 させて、酢酸を製造する方法。

【特許請求の範囲】

(a) 金属パラジウムと (b) ヘテロボ 【請求項1】 リ酸およびそれらの塩から選ばれた少なくとも1種の化 合物を含有する触媒の存在下に、エチレンと酸素とを反 広させることを特徴とする酢酸の製造方法。

1

【請求項2】 ヘテロポリ酸がケイタングステン酸、リ ンタングステン酸、ケイモリブデン酸、リンモリブデン 酸、リンモリブドタングステン酸、ケイモリブドタング ステン酸、リンパナドタングステン酸、ケイパナドタン グステン酸、ケイバナドモリブデン酸、ホウタングステ 10 ン酸、ホウモリブデン酸、及びホウモリブドタングステ ン酸である請求項1記載の製造方法。

【請求項3】 ヘテロボリ酸の塩がヘテロボリ酸の水素 原子の一部又は全部を周期律表における1族、2族、1 1族、及び13族よりなる群から選ばれた少なくとも1 種の元素で置換した金属塩あるいは、オニウム塩である 請求項1記載の製造方法。

(a) 金属パラジウムと (b) ヘテロポ 【請求項4】 リ酸及びそれらの塩から選ばれた少なくとも1種の化合 物が担体上に保持されている触媒である請求項1記載の 20 製造方法。

【請求項5】 水の存在下に、エチレンと酸素とを気相 で反応させる請求項1記載の製造方法。

(a) 金属パラジウム (b) ヘテロポリ 【請求項6】 酸及びそれらの塩から選ばれた少なくとも1種の化合 物、および(c)周期律表の11族、14族金属、15 族金属及び16族金属よりなる群から選ばれた少なくと も1種の元素を含有する触媒の存在下に、エチレンと酸 素とを反応させることを特徴とする酢酸の製造方法。

【請求項7】 ヘテロボリ酸がケイタングステン酸、リ 30 ンタングステン酸、ケイモリブデン酸、リンモリブデン 酸、リンモリブドタングステン酸、ケイモリブドタング ステン酸、リンパナドタングステン酸、ケイパナドタン グステン酸、ケイバナドモリブデン酸、ホウタングステ ン酸、ホウモリブデン酸、及びホウモリブドタングステ ン酸である請求項6記載の製造方法。

【請求項8】 ヘテロボリ酸の塩がヘテロボリ酸の水素 原子の一部又は全部を周期律表における1族、2族、1 1 族、及び13族よりなる群から選ばれた少なくとも1 種の元素で置換した金属塩あるいは、オニウム塩である 40 請求項6記載の製造方法。

(a) 金属パラジウム (b) ヘテロポリ 【請求項9】 酸及びそれらの塩から選ばれた少なくとも1種の化合物 および (c) 周期律表の11族、14族金属、15族金 属及び16族金属よりなる群から選ばれた少なくとも1 新の元素が担体上に保持されている触媒である請求項6 記載の製造方法。

【請求項10】 水の存在下に、エチレンと酸素とを気 相で反応させる請求項6記載の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

2 【産業上の利用分野】本発明はエチレンと酸素とから一 段接触反応により酢酸を製造する方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、酢酸の製造法としてはアセトアル デヒドの酸化法、メタノールと一酸化炭素を反応させる 方法、低級パラフィンを酸化する方法などが実用化され ている。アセトアルデヒドの酸化法は、エチレンよりア セトアルデヒドを経て、酢酸を製造する二段酸化法であ るが、エチレン酸化に寄与するPdイオンは生成アセト アルデヒドを 酸化できないため、各段階での触媒が異 なることよりこの方法での酢酸の直接合成は困難であ る。メタノールのカルボニル化法は、触媒としてのロジ ウムが極めて高価な問題があり、又、低級炭化水素の酸 化法は、一段で酢酸を合成しているが、反応条件が比較 的厳しいため副生成物が多く、反応選択性、収率の向上 が問題となっている。

【0003】一方、エチレンから酢酸を一段酸化法で製 造する方法は、工業的製造工程上と経済的に種々の有利 な点を有しているために、多くの提案がなされている。 例えば、パラジウムーコパルト、鉄などの金属イオン対 の酸化還元系触媒を用いた液相一段酸化法(フランス特 許第1448361号)、さらには、パラジウムーリン 酸又は硫黄含有変性剤からなる触媒(特開昭47-13 221、特別昭51-29425)、ある種のヘテロボ り酸のパラジウム塩からなる触媒(特開昭54-574 88)、3群系酸素化合物からなる触媒(特公昭46-6763) を用いた気相一段酸化法などが提案されてい る。これらの触媒を用いて反応を行なうに当たって、工 業上特に重要なことは、触媒の活性が高く、かつその経 時変化ができる限り小さく、しかも酢酸の選択性がよい ことである。しかし、従来提案されたこれらの触媒はい ずれも、酢酸の製造を工業的規模で実施する上で、必ず しも十分な性能を有しているとは言い難い。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかして、本発明の目 的は、エチレンと酸素を反応させることによって、酢酸 を工業的に有利に製造し得る方法を提供することにあ る。

[0005]

【舞蹈を解決するための手段】本発明者らは、上記目的 を達成するため、エチレンと酸素から酢酸を製造する際 に用いる触媒の性能を高めるべく鋭意研究を行なった結 果、従来法に比べて空時収率が極めて高く、又、二酸化 炭素の選択率が極めて低い、寿命も長い下記の触媒を見 出し、本発明を完成させた。すなわち本発明(I)は、 (a) 金属パラジウムと (b) ヘテロポリ酸およびそれ らの塩から選ばれた少なくとも1種の化合物を含有する 触媒の存在下に、エチレンと酸素とを反応させることを 50 特徴とする酢酸の製造方法である。更に、本発明(II)

は、(a) 金属パラジウム(b) ヘテロポリ酸およびそ れらの塩から選ばれた少なくとも1種の化合物および (c) 周期律表の11族、14族金属、15族金属及び 16族金属よりなる群から選ばれた少なくとも1種の元 素を含有する触媒の存在下に、エチレンと酸素とを反応 させることを特徴とする酢酸の製造方法である。

【0006】以下、本発明について詳しく説明する。本 発明で用いられる触媒に含有されるパラジウムは金属パ ラジウムである。また、ヘテロポリ酸はそのヘテロ原子 としては、リン、珪素、ホウ素、アルミニウム、ゲルマ 10 選択性を示す。 ニウム、チタニウム、ジルコニウム、セリウム、コバル ト、及びクロムであり、又、ポリ原子としては、モリブ デン、タングステン、バナジウム、ニオブ及びタンタル よりなる群から選ばれた、少なくとも1種の元素を含む ヘテロボリ酸である。

【0007】具体的には、ケイタングステン酸、リンタ ングステン酸、ケイモリブデン酸、リンモリブデン酸、 リンモリプドタングステン酸、ケイモリプドタングステ ン酸、リンパナドタングステン酸、ケイパナドタングス テン酸、ケイパナドモリブデン酸、ホウタングステン 酸、ホウモリブデン酸、及びホウモリブドタングステン 酸などが例示される。特に、ヘテロ原子がリン又は珪 表、ボリ原子がタングステン、モリブデン及びパナジウ ムよりなる群から選ばれた少なくとも1種の元素からな るヘテロボリ酸が実用上、有利である。

【0008】さらに、ヘテロポリ酸の塩は、二種以上の 無機酸素酸が縮合して生成した酸の水素原子の一部、又 は全部を置換した金属塩あるいはオニウム塩である。へ テロボリ酸の水素原子を置換した金属は、(国際純正及 び応用化学連合無機化学命名法改訂版(1989年)によ 30 および金属バラジウムそのものが用いられる。 る) 周期律表における1族、2族、11族及び13族よ りなる群から選ばれた少なくとも1種の元素であり、 又、ヘテロポリ酸のオニウム塩としては、アンモニウム やアミン類とのアンモニウム塩などが例示される。これ らヘテロポリ酸の塩の中でも、リチウム、ナトリウム、 カリウム、セシウム、マグネシウム、パリウム、鋼、金 及びガリウムの金属塩が特に好ましい。

【0009】 更に触媒性能上並びに実用上好ましいヘテ ロボリ酸の塩としては、リンタングステン酸のリチウム 塩、リンタングステン酸のナトリウム塩、リンタングス 40 テン酸の銅塩、ケイタングステン酸のリチウム塩、ケイ タングステン酸のナトリウム塩、及びケイタングステン 酸の銅塩を挙げることができる。

[0010] 本発明(I)で用いられる触媒は(a)金 属パラジウムと(b) ヘテロボリ酸及びそれらの塩から 選ばれた少なくとも1種の化合物を含有する多元系触媒 である。その構造は正確にはわからないが、パラジウム は塩化パラジウム、酸化パラジウム、ヘテロボリ酸パラ ジウム塩、などの化合物ではなく、パラジウム金属であ り、ヘテロポリ酸またはそれらの塩は複合酸化物と異な50 土、モンモリロナイト、チタニア、活性炭、アルミナ、

り、無機のポリ酸またはその水素原子を置換した金属塩 として構造の明らかな酸性を示す化合物であり、パラジ ウム金属とヘテロボリ酸またはそれらの塩は混合物とし て、ごく近傍に存在していると考えられる。その為、パ ラジウム金属とヘテロポリ酸又はその塩の相互作用によ り、極めて高い活性と選択性を発現し、ヘテロポリ酸パ ラジウム塩触媒 (特開昭54-57488) やパラジウ ムを含む3群系酸素化合物触媒(特公昭46-676 3) と比べて低い反応温度で、すぐれた酢酸生成活性と

【0011】本発明(I)で用いられる(a)金属パラ ジウムと (b) ヘテロポリ酸及びそれらの塩から選ばれ た少なくとも1種の化合物を含有する触媒の(a)

(b) の組成比は (a) 1g原子: (b) 0.025~ 500g分子が好ましく、特に1:0.1~400にお いて、より好ましい結果を与える。また、本触媒中のパ ラジウムの含有量は、通常、0.01~6重量%の範囲 内であるのが好ましく、さらに好ましくは、0.1~2 重量%の範囲である。パラジウム含有量が6重量%以上 20 でも反応は充分進行するが、パラジウムが高価なため に、経済的ではなく、実用上不利である。

[0012] 本発明(I)で用いられる触媒の調製方法 は、前記触媒組成である限り、特に制限はなく、通常の 方法によって行われる。即ち、(a)のパラジウム金属 の調製に用いられる原料は、特に限定されるものではな いが、通常、塩化パラジウム等のハロゲン化物、酢酸パ ラジウム等の有機酸塩、硝酸パラジウム、酸化パラジウ ム、硫酸パラジウム、テトラクロロパラジウム酸ナトリ ウムなどのように、パラジウム金属に転化しうるもの、

【0013】又、(b) 群のヘテロポリ酸の塩は通常へ テロボリ酸の水溶液に前記の金属又は、オニウムのハロ ゲン塩、炭酸塩、硝酸塩、酢酸塩、硫酸塩等の水溶液を 加え、その後、濃縮、乾燥あるいは濾過等の操作の組み 合わせによって得られるが、特に、この調製法に限定さ れるものではない。

【0014】次に、本触媒の製法の1例を示すと、ま ず、前記の適当なパラジウム化合物または微粒子状のパ ラジウム金属を水またはアセトンなどの適当な溶媒ある いは塩酸、硝酸、酢酸などの無機酸または有機酸に溶解 または懸濁し、これにヘテロボリ酸またはそれらの塩を 加え、含浸、混練、濃縮、乾燥等を行った後、ヒドラジ ン、水素などの適当な還元剤によりパラジウム金属に還 元して触媒を得るが、もとよりこの調製法に限定される ものではない。

【0015】本発明(I)で用いられる触媒は上記組成 の触媒物質のみを単独に用いても有効であるが、担体と とも使用するとさらに有利である。本触媒に使用される 担体は多孔質物質であればよく、例えばシリカ、珪そう

及びシリカアルミナなどの粉末状、球状、ペレット状そ の他任意の形状のものが挙げられる。本触媒を根体と共 に使用する場合のヘテロポリ酸およびその塩の担持量 は、担体の粒径および細孔構造に依存して変わるが、担 体に対して、5~200重量%の範囲内であるのが好ま しく、さらに、好ましくは、10~100重量%の範囲 である。また、本触媒の含有するパラジウムは、金属バ ラジウムが好適であり、通常上記担体にパラジウム塩を **担持し、その後環元して得ることが好ましい。**

5

【0016】さらに、パラジウムとヘテロポリ酸または 10 その塩の担体への担持法には特に制限はなく、パラジウ ム金属およびヘテロポリ酸またはその塩は担体上に任意 の方法で析出あるいは沈着させることができる。パラジ ウムとヘテロポリ酸またはその塩の担体への担持順序は 同時でも、順次でもよいが、通常はパラジウムの担持を 先にした方が担体付金属触媒調製のための周知の方法が 適当に利用できるため、有利である。その一般的な製法 の1例を示すと次の通りである。

【0017】即ち、前記の適当なパラジウム化合物を水 またはアセトンなどの適当な溶媒あるいは塩酸、硝酸、 酢酸などの無機酸または有機酸に溶解し、これに担体を 含得し、乾燥してパラジウム化合物を担体上に担持させ た後、そのまますぐに、あるいは水酸化ナトリウム、メ タケイ酸ナトリウム等の水溶液で処理することにより、 パラジウム酸化物または水酸化物に変換した後に、ヒド ラジン、水素などの適当な還元剤によりパラジウム金属 に還元する。その後、所望ならば、残存するナトリウム 等のアルカリ塩は水洗除去される。次いで、乾燥した 後、ヘテロボリ酸またはその塩を担持して触媒を得る。 ヘテロポリ酸またはその塩の担持法としては、含浸法、 蒸発乾固法、混練法、付着法等の手段が適用される。た だし、ヘテロボリ酸またはその塩担持後の乾燥、還元等 の熱処理温度が約350℃を越えるとヘテロボリ酸の骨 格の破壊を招き、酢酸生成活性および選択性が悪くなる ので好ましくない。

[0018] 次に、本発明(II)で用いられる触媒は、 (a) 金属パラジウム、(b) ヘテロポリ酸およびそれ らの塩から選ばれた少なくとも1種の化合物および (c) 周期律表 (国際純正及び応用化学連合無機化学命 名法改訂版(1989年)による)の11族、14族金属、 15族金属及び16族金属よりなる群から選ばれた少な くとも1種の元素を含有する多元系触媒である。この触 媒は本発明 (I) で用いられる触媒にさらに上記 (c) 群に属する元素を含有した3群系触媒である。(b)群 に属するヘテロボリ酸またはそれらの塩としては本発明 (I) の触媒と同様に用いられ、また、(c) 群に属す る元素の中では銅、銀、錫、鉛、アンチモン、ピス マ

ス、セレン、及びテルルなどが好ましく使用できる。 [0019] 更に触媒性能上並びに実用上特に好ましい

(b) リンタングステン酸のリチウム塩、リンタングス テン酸のナトリウム塩、リンタングステン酸の銅塩、ケ イタングステン酸のリチウム塩、ケイタングステン酸の ナトリウム塩、及びケイタングステン酸の銅塩から選ば わた少なくとも一種及び(c) ピスマス、セレン及びテ ルルから選ばれた少なくとも一種の元素よりなる3群系 触媒を挙げることができる。

【0020】この触媒の構造は正確にはわからないが、

パラジウムは塩化パラジウム、酸化パラジウム、ヘテロ ポリ酸パラジウム塩などの化合物ではなく、パラジウム 金属であり、(b) 群に属するヘテロボリ酸またはそれ らの塩は複合酸化物と異なり、無機のポリ酸またはその 水素原子を置換した金属塩として構造の明らかな酸性を 示す化合物であり、また、 (c) 群に属する元素はヘテ ロボリ酸の構成元素またはヘテロボリ酸の水素原子を置 換した元素としてではなく、金属、化合物あるいは金属 パラジウムとの合金の形であり、3群の元素及び化合物 はそれぞれ混合物として、ごく近傍に存在していると考 えられる。その為、パラジウム金属と(b) および (c) で表される各群の化合物および元素の相互作用に より、極めて高い活性と選択性を発現し、従来の触媒に 比べて低い反応温度で、すぐれた酢酸生成活性と選択性 【0021】本発明 (II) で用いられる (a) 金属パラ ジウム (b) ヘテロポリ酸およびそれらの塩から選ばれ た少なくとも1種の化合物および (c) 周期律表の11 族、14族金属、15族金属及び16族金属よりなる群 から選ばれた少なくとも1種の元素を含有する触媒の (a)(b)(c) の組成比は、(a) 1グラム原子: 30 (b) 0.025~500グラム分子: (c) 0.00 5~10グラム原子である触媒である(a) 1グラム原 子: (b) 0.025~500グラム分子: (c) 0. 005~10グラム原子が好ましく、とくに、1:0. 1~400:0.01~5となるようにするのが有利で ある。また、本触媒中のパラジウムの含有量は、通常、 0.01~6重量%の範囲内であるのが好ましく、さら に好ましくは、0.1~2重量%の範囲である。パラジ ウム含有量が6重量%以上でも反応は充分進行するが、

【0022】 本発明 (II) で用いられる触媒の調製方法 は、前記触媒組成である限り、特に制限はなく、通常の 方法によって行われる。即ち、前記(a)で表されるパ ラジウム金属の調製に用いられる原料は、特に限定され るものではないが、通常、塩化パラジウム等のハロゲン 化物、酢酸パラジウム等の有機酸塩、硝酸パラジウム、 酸化パラジウム、硫酸パラジウム、テトラクロロパラジ ウム酸ナトリウムなどのように、パラジウム金属に転化 しうるもの、および金属パラジウムそのものが用いられ 本発明(II)の触媒としては、(a)金属パラジウム 50 る。又、(b)群のヘテロポリ酸の塩は通常ヘテロポリ

パラジウムが高価なために、経済的ではなく、実用上好

ましくない。

酸の水溶液に前記の金属又は、オニウムのハロゲン塩、 炭酸塩、硝酸塩、酢酸塩、硫酸塩等の水溶液を加え、そ の後、濃縮、乾燥あるいは濾過等の操作の組み合わせに よって得られるが、特に、この調製法に限定されるもの

ではない。

[0023] 又、(c) 群に属する元素(銅,銀,錫, 鉛、アンチモン、ビスマス、セレン、及びテルルなど) の触媒調製に用いられる原料は特に限定されるものでは なく、塩化テルル、塩化セレン、塩化アンチモン、塩化 ビスマス、塩化銅等のハロゲン化物、酸化テルル、酸化 10 タケイ酸ナトリウム等の水溶液で処理することにより、 セレン、酸化アンチモン、酸化ピスマス、酸化銅等の酸 化物、硝酸ピスマス、硝酸銅、硝酸銀、硝酸鉛等の硝酸 塩、酢酸銅、酢酸錫、酢酸鉛等の酢酸塩、テルル酸、亜 テルル酸、亜テルル酸カリウム、セレン酸、亜セレン 酸、亜セレン酸カリウム、アンチモン酸カリウム、硫化 アンチモン,硫化ビスマス,硫酸銅等が代表的な例であ る。所望ならば各々の金属も使用できる。

【0024】次に、本触媒の製法の1例を示すが、もと より、この調製法に限定されるものではない。まず、前 記 (a) のパラジウム化合物および (c) 群に属する元 20 素の適当な化合物を各々別個に、または一緒に水または アセトンなどの適当な溶媒あるいは塩酸、硝酸、酢酸な どの無機酸または有機酸に溶解または懸濁し、これにへ テロポリ酸またはそれらの塩を加え、含浸、混練、濃 縮、乾燥等を行った後、ヒドラジン、水素などの適当な 還元剤によりパラジウム金属に還元して触媒を得る。

【0025】本発明 (II) で用いられる触媒は上配組成 の触媒物質のみを単独に用いても有効であるが、担体と とも使用するとさらに有利である。本触媒に使用される 担体は多孔質物質であればよく、例えばシリカ、珪そう 30 ある。 土、モンモリロナイト、チタニア、活性炭、アルミナ、 及びシリカアルミナなどの粉末状、球状、ベレット状そ の他任意の形状のものが挙げられる。本触媒を担体と共 に使用する場合のヘテロボリ酸のおよびその塩の担持量 は、担体の粒径および細孔構造に依存して変わるが、担 体に対して、5~200重量%の範囲内であるのが好ま しく、さらに、好ましくは、10~100重量%の範囲 である。

[0026] 又、(c) 群の元素(鋼、銀、錫、鉛、ア ンチモン、ピスマス、セレン、及びテルルなど)の担持 40 量は広範囲で有効であるが、通常、0.01~30重量 %の範囲であるのが好ましい。また、本触媒に含有する パラジウムは、金属パラジウムが好適であり、通常上配 担体にパラジウム塩を担持し、その後還元して得ること が好ましい。さらに、本触媒の担体への担持法には特に 制限はなく、(a) のパラジウム金属、(b) 群のヘテ ロボリ酸またはその塩及び (c) 群の元素は担体上に任 意の方法で析出、あるいは沈着させることができる。パ ラジウム、(b) 群のヘテロポリ酸またはその塩及び (c) 群の元素の担体への担持順序はこれら3群の元素 50 ある。反応混合ガスは、標準状態において、空間速度(S

を2種以上同時にまたは、任意の順次でもよいが、通常 はパラジウムの担持を先にした方が担体付金属調製のた めの関知の方法が適当に利用できるため、有利である。 その一般的な製法の1例を示すと次のとおりである。

【0027】即ち、前記の適当なパラジウム化合物を水 またはアセトンなどの適当な溶媒あるいは塩酸、硝酸、 酢酸などの無機酸または有機酸に溶解し、これに担体を 含浸し、乾燥してパラジウム化合物を担体上に担持させ た後、そのまますぐに、あるいは水酸化ナトリウム、メ パラジウム酸化物または水酸化物に変換した後に、ヒド ラジン、水素などの適当な還元剤によりパラジウム金属 に還元する。その後、所望ならば、残存するナトリウム 等のアルカリ塩は水洗除去される。次いで、乾燥した 後、(c) 群の元素及び(b) 群のヘテロポリ酸または その塩を順次に担持して触媒を得る。

[0028] (b) 群のヘテロボリ酸またはその塩及び (c) 群の元素の担持法としては、含浸法、蒸発乾固 法、混練法、付着法等の手段が適用される。ただし、

(b) 群のヘテロボリ酸またはその塩担持後の乾燥、還 元等の熱処理温度が約350℃を越えるとヘテロポリ酸 の骨格の破壊を招き、酢酸生成活性および選択性が悪く なるので好ましくない。

【0029】本発明の方法において、エチレンと酸素を 反応させて、酢酸を製造する際、反応温度は100~2 50℃であるが、好ましくは140~200℃であるこ とが実用上有利である。また、反応圧力は設備の点から 0~30kg/cm² Gであることが実用上有利である が、さらに好ましくは1~15kg/cm² Gの範囲で

[0030] 本発明の方法において反応系に供給するガ スは、エチレンと酸素からなり、必要に応じて窒素、二 酸化炭素または稀ガスをなどを希釈剤として使用するこ ともできる。かかる供給ガス全量に対して、エチレンは 5~80容量%, 好ましくは10~50容量%の割合と なる量で、酸素は1~15容量%, 好ましくは3~10 容量%の割合となる量で、反応系に供給される。

【0031】この反応系においては、水を反応系内に存 在させると、酢酸生成活性と選択率の向上および触媒の 活性維持に差しく効果がある。水蒸気は反応ガス中に1 ~50容量%含まれるのが好適であるが、好ましくは5 ~30容量%である。

[0032] 本発明の方法を実施するに当り、原料エチ レンとして高純度のものを用いるのが有利であるが、メ タン、エタン、プロバン等の低級飽和炭化水素が若干混 入しても差し支えない。また、酸素は窒素、炭酸ガス等 の不活性ガスで希釈されたもの、例えば、空気の形でも 供給できるが、反応ガスを循環させる場合には、一般に 高濃度、好適には99%以上の酸素を用いる方が有利で

V) 10~1000Hr-1、 特に、300~5000Hr-1 で無媒に通すのが好ましい。反応形式としては、固定 床、流動床などの形式を探り得るが、耐蝕性を有する反 広管に前述の触媒を充填した固定床を採用することが実 用上有利である。

[0033]

【実施例】以下、実施例により本発明を更に具体的に説 明する。

実施例1

テトラクロロパラジウム酸ナトリウムの10gの水溶液 10 外は、実施例7と同じにした。 に、シリカ担体 (5mmφ) 250ccを浸し、全量吸 水させた後、このものをメタケイ酸ナトリウム18gを 含む水溶液200m1中に加え、20Hr静置させた。し かる後、85%ヒドラジン水溶液10mlを添加し、塩 化パラジウムナトリウムを金属パラジウムに還元、水洗 した後、110℃で4Hr乾燥した。その後、担体に対し て20重量%のケイタングステン酸を含む水溶液90m 1中に上記の金属パラジウムを含む担体を投入し、全液 を吸収させた後、110℃で4Hr乾燥した。

【0034】得られた触媒15m1を反応管に充填し、 温度150℃、圧力5kg/cm2Gで、エチレン:酸 素:水蒸気:窒素を容積比50:7:30:13の割合 に混合したガスを流速45N1/Hにて導入し、反応を おこなった。生成したガスを冷却し、凝縮した反応捕集 液をガスクロマトグラフィーにて分析した。その結果、 酢酸の空時収率は93.1g/1H,酢酸選択率は7 8. 5%, 二酸化炭素の選択率は14. 2%であった。 [0035] 実施例2

実施例1でケイタングステン酸の代わりにリンタングス テン酸を使用したこと以 外は、実施例1と同じにし 30 た。

[0036] 実施例3

実施例1でケイタングステン酸の代わりにケイモリブド タングステン酸を使用したこと以外は、実施例1と同じ にした。

【0037】実施例4

実施例1でケイタングステン酸の代わりにリンモリブド タングステン酸を使用したこと以外は、実施例1と同じ にした。

[0038] 実施例5

実施例1でケイタングステン酸の代わりにケイパナドモ リブデン酸を使用したこと以外は、実施例1と同じにし た。

【0039】実施例6

実施例 1 でケイタングステン酸の代わりにリンモリブデ ン酸を使用したこと以外は実施例1と同じにした。

【0040】実施例7

実施例1でケイタングステン酸の代わりにケイタングス テン酸のガリウム塩を使用したこと以外は、実施例1と

10 は、ケイタングステン酸9.6gを含む水溶液に硝酸ガ リウム0.045gを含む水溶液を滴下して調製した。

実施例7でケイタングステン酸のガリウム塩の代わりに ケイタングステン酸のマグネシウム塩を使用したこと以 外は、実施例7と同じにした。

【0042】実施例9

【0041】実施例8

実施例7でケイタングステン酸のガリウム塩の代わりに リンタングステン酸のマグネシウム塩を使用したこと以

[0043] 実施例10

[0044] 実施例11

実施例 7 でケイタングステン酸のガリウム塩の代わりに ケイタングステン酸のリチウム塩を使用したこと以外 は、実施例7と同じにした。

実施例 7 でケイタングステン酸のガリウム塩の代わりに ケイタングステン酸の銅塩を使用したこと以外は、実施 例7と同じにした。

[0045] 実施例12

20 実施例1でシリカ担体の代わりにチタニアを使用したこ と以外は、実施例1と同じにした。

【0046】実施例13

150gのリンタングステン酸を75ccの純水に溶解 し、これに硝酸セシウム25gを純水160ccで溶解 した液を滴下した。得られた沈殿物の水分を湯浴上にて 蒸発させ、粘土状物質を得た。これに酢酸パラジウム1 1. 7gのアセトン溶液を加え、溶媒を蒸発乾固した 後、空気中150℃で3時間乾燥した。この乾燥物を1 ~2mmがに粉砕し、空気雰囲気下200℃で3時間さ らに、水素気流下250℃で5時間還元処理を行なっ た。それを反応に供した。他は実施例1と同じにした。

【0047】比較例1

テトラクロロパラジウム酸ナトリウムの10gの水溶液 に、シリカ担体 (5 mm φ) 250 c c を浸し、全量吸 水させた後、これをメタケイ酸ナトリウム18gを含む 水溶液200m1中に投入し20Hr静置後, さらに, 8 5%ヒドラジン水溶液10mlを添加し、塩化パラジウ ムナトリウムを金属パラジウムに還元した。還元後よく 水洗し、110℃で4Hr乾燥した。それを反応に供し 40 た。他は実施例1と同じにした。

[0048] 比較例2

担体に対して20重量%のケイタングステン酸を含む水 溶液90m1中に、シリカ担体(5mmφ)250m1 を浸し、全量吸水させた後、110℃で4Hr乾燥した。 それを反応に供した。他は実施例1と同じにした。

[0049] 比較例3

相体に対して20重量%のリンパナドモリブデン酸をふ くれ水溶液に、酢酸パラジウム1、2gのアセトン溶液 を加え、得られた溶液にシリカ担体 (5mmφ) 250

12

11

後, さらに, 3 2 0℃で5Hr焼成した。それを反応に供 * 【0050】 した。他は実施例1と同じにした。以上の実施例1~1 【表1】

3及び比較例1~3の結果を表1に示す。

こ示す。 * Pdーヘテロポリ酸系触媒

担持つテロポリ酸 担体 選択率(%) 整點 酢酸 7117 CB: ケイタングステン酸 シリカ 93 1 78. 5 5, 5 14, 2 リンタングステン酸 シリカ 83. 3 78. 0 5. 0 16. D 結モリブドタングステン シリカ 91.2 77.6 4. 4 17. 5 リンモリブドタングステン シリカ 75. 1 76. 5 4. 1 | 19. 2 ケイガナドモリブテン酸 ・シリカ 94. 0 19. 4 17. 6 61. 4 リンモリブデン酸 シリカ 68. 5 77. 5 4.6 17. 8 新教智和酸0 シリカ 90.4 80. 1 4. 1 15. 6 シリカ 90.8 79, 7 結びな経験の 5. 5 14.6 はなななるテン酸の シリカ 75. 6 74.8 3. 2 21. 8 91, 0 シリカ 79.9 3 9 16 1 鉛鉛ダステン酸の 90. 9 シリカ 78.6 4.9 16. 4 酸化チタン ケイタングステン 配記 91.5 79.1 4. 8 14.2 おおれるテン酸の なし 41.0 77.0 5. 3 17. 6 バラジウム会園の シリカ n 100 ķ n ケイタングステン酸のみ シリカ 0 0 湯は様を握する酸 シリカ 13.1 32. 0 | 50. 1 15. 4

【0051】 寒簾倒14

(100 1) 天成時14 年 テトラカロロバラジウム酸ナトリウムの10gの水溶液 に、シリカ担体(5mmの)250ccを投入し、全量 吸水させた後、このものをメタケイ酸ナトリウム18g を含む水溶液20m1中に加え、20B計機させた。 しかる後、85%ヒドラジン水溶液20m1を添加し、 テトラカロロバラジウム酸ナトリウムを金属バラジウム に選元、水洗した後、110で4日に燃化した。その 後、0、43gの亜テルル酸カリウムの水溶液90m1 中に上記の金属バラジウムを含む担体を投入し、全液を 吸収させた後、110で4日r乾燥した。その後さ5 に、担体に対して30重度%のケイタングステン酸(InS に乗りたではいたがである。 に、15mのを高が水液90m1中に上記の金属バラジウム ムおよびケルルを含む担体を投入し、全液を吸収させた 後、110で41bで機能とた。

[0052] 得られた触線15m1を反応管に充填し、
塩度150℃、圧力8kg/cm/Gで、エチレン:酸
素:水蒸気: 窒素を停削比50:6:30:14の割合
に混合したガスを流速45N1/Hにて導入し、反応を
おこなった。生成したガスを冷却し、凝縮した反応μ線
被をガスタロマトグラフィーにて分析した。その結果、50
[0057]実飾門19

30 酢酸の空時収率は200g/1H,酢酸選択率は85.

5%, 二酸化炭素の選択率は5.2%であった。 【0053】実施例15

実施例14で0.86gの亜テルル酸カリウムを使用したこと以外は、実施例14と同じにした。

[0054] 実施例16 実施例15でケイタングステン酸の代わりにリンタング ステン酸(B_BPW₁₀₄)を使用したこと以外は、実施例1 5と間じたした。

【0055】実施例17

実施例15でケイタングステン酸の代わりにリンパナドタングステン酸(B_1 PF_{11} V_1 O_{10}) を使用したこと以外は、実施例15 と同じにした。

[0056] 実施例18

実施例 15 でかイタングステン酸の代わりにケイパナド モリブデン酸 (LipMon, N-10。)を使用し、さらに、反応 条件を圧力 5 kg/cm² Gで、エチレン、酸素: 水蒸 気:窒素を容積比50:7:30:13の割合に混合し たガスを滅速 45 N I / Hに下導入し、反応をおこなっ たこと以外は、実施例 15 と同じにした。 13

テトラクロロバラジウム酸ナトリウムの10gの水溶液 に、シリカ担体(5mmø)250ccを投入し、全量 吸水させた後、このものをメタケイ酸ナトリウム18g を含む水溶液200m1中に加え、20日前置させた。 しかる後、85%ヒドラジン水溶液20m1を添加し、 テトラクロロパラジウム酸ナトリウムを金属パラジウム に還元、水洗した後、110℃で4Hr乾燥した。その 後、0、45gのアンチモン酸カリウムの水溶液90m 1中に上記の金属パラジウムを含む担体を投入し、全被 を吸収させた後、110℃で4kr乾燥した。その後さら 10 た。得られた触媒15mlを反応管に充填し、温度16 に、担体に対して30重量%のケイタングステン酸(EcS i W1 2 Oco) を含む水溶液 9 0 m 1 中に上記の金属パラジウ ムおよびテルルを含む担体を投入し、全液を吸収させた 後、110℃で4Hr乾燥した。得られた触媒を用いて, 実施例14と同じ条件で反応を行なった。

[0058] 実施例20

実施例14で亜テルル酸カリウムの代わりに0.34g の硝酸ビスマス酢酸水溶液を使用したこと以外は、実施 例14と同じにした。

【0059】実施例21

テトラクロロパラジウム酸ナトリウムの10gの水溶液 に、シリカ担体 (5 mm φ) 250 c c を投入し、全量 吸水させた後、このものをメタケイ酸ナトリウム18g を含む水溶液200ml中に加え、20Hr静置させた。 しかる後、85%ヒドラジン水溶液20m1を添加し、 テトラクロロパラジウム酸ナトリウムを金属パラジウム に還元、水洗した後、110℃で4Hr乾燥した。その 後、0.14の亜セレン酸カリウムの水溶液90m1中 に上記の金属パラジウムを含む担体を投入し、全液を吸 収させた後、110℃で4Hr乾燥した。その後さらに、 担体に対して30重量%のケイタングステン酸(Ek SiW12 O.。)を含む水溶液90m1中に上記の金属パラジウムお よびテルルを含む担体を投入し、全液を吸収させた後、 110℃で4Hr乾燥した。

【0060】得られた触媒15m1を反応管に充填し、 温度160℃、圧力8kg/cm3Gで、エチレン:酸 素:水蒸気:窒素を容積比50:5:30:15の割合 に混合したガスを流速45N1/Hにて導入し、反応を おこなった。生成したガスを冷却し、凝縮した反応捕集 液をガスクロマトグラフィーにて分析した。

[0061] 実施例22

テトラクロロバラジウム酸ナトリウム10gの水溶液 に、シリカ担体 (5 mm o) 250 c c を投入し、全量 吸水させた後、このものをメタケイ酸ナトリウム18g を含む水溶液200ml中に加え、20Hr静置させた。 しかる後、85%ヒドラジン水溶液20m1を添加し、 テトラクロロバラジウム酸ナトリウムを金属パラジウム に還元、水洗した後、110℃で4Hr乾燥した。その 後、0.86gの亜テルル酸カリウムの水溶液90m1 中に上記の金属パラジウムを含む担体を投入し、全液を 50 は、実施例14と同じにした。

吸収させた後。110℃で4Hr乾燥した。その後さら に、担体に対して30重量%のケイタングステン酸のマ グネシウム塩を含む水溶液90m1中に上記の金属パラ ジウムおよびテルルを含む担体を投入し、全液を吸収さ せた後、110℃で4Hr乾燥した。

【0062】 ここで、ケイタングステン酸のマグネシウ ム塩の調製にはケイタングステン酸の28.8gの水溶 液に硝酸マグネシウム 0. 12 gを水に溶解し、これを 機律しながら上記ケイタングステン酸の水溶液に滴下し 0℃、圧力8kg/cm2Gで、エチレン:酸素:水蒸 気:窒素を容積比50:6:30:14の割合に混合し たガスを流速45N1/Hにて導入し、反応をおこなっ た。生成したガスを冷却し、凝縮した反応捕集液をガス クロマトグラフィーにて分析した。

[0063] 実施例23

実施例22でケイタングステン酸のマグネシウム塩の代 わりにケイタングステン酸のガリウム塩を使用したこと 以外は、実施例22と同じにした。

【0064】実施例24 20

実施例22でケイタングステン酸のマグネシウム塩の代 わりにケイタングステン酸のリチウム塩を使用したこと 以外は、実施例22と同じにした。

【0065】実施例25

宝施例22でケイタングステン酸のマグネシウム塩の代 わりにケイタングステン酸のナトリウム塩を使用したこ と以外は、実施例22と同じにした。

【0066】実施例26

実施例22でケイタングステン酸のマグネシウム塩の代 30 わりにケイタングステン酸のセシウム塩を使用したこと 以外は、実施例22と同じにした。

[0067] 実施例27

宇施例16で亜テルル酸カリウムの代わりに0.68g の酢酸銅を使用したこと以外は、実施例14と同じにし

[0068] 実施例28

実施例14で亜テルル酸カリウムの代わりに0、81g の酢酸錫の酢酸水溶液を使用したこと以外は、実施例1 4と同じにした。

40 【0069】実施例29

実施例16で亜テルル酸カリウムの代わりに1.3gの 酢酸鉛を使用したこと以外は、実施例14と同じにし

[0070] 実施例30

実施例14で亜テルル酸カリウムの代わりに0.58g の硝酸銀を使用したこと以外は、実施例14と同じにし

【0071】実施例31

実施例14で担体として酸化チタンを使用したこと以外

15

[0072] 実施例32

*で4Hr乾燥した。

テトラクロロパラジウム酸ナトリウム10gと亜テルル 酸カリウム 0. 43 gを1 N塩酸水溶液に溶解し、これ にシリカ担体 (5mmφ) 250ccを投入し、全量吸 水させた後、このものをメタケイ酸ナトリウム28gを 含む水溶液200m1中に加え、20Hr静置させた。し かる後、85%ヒドラジン水溶液20m1を添加し、避 元、水洗した後、110℃で4Hr乾燥した。その後さら に、担体に対して30重量%のケイタングステン酸を含 む水溶液90m1中に上記の金属パラジウムおよびテル 10 【表2】

【0073】得られた触媒15mlを反応管に充填し、 温度150℃、圧力8kg/cm2Gで、エチレン:酸 素:水蒸気:窒素を容積比50:6:30:14の割合 に混合したガスを流速45N1/Hにて導入し、反応を おこなった。生成したガスを冷却し、凝縮した反応捕集 液をガスクロマトグラフィーにて分析した。以上の実施 例14~32の結果を表2に示す。 [0074]

16

ルを含む担体を投入し、全液を吸収させた後、110℃*

P d ーヘテロポリ酸ー(c) 群元惠系純世 (C)票 断数の 担持行列制酸 選択率(%) 酢酸 | 7th7 | CD2 扣体 李時权率 (Pdに対する (E/ & Hr) ルデヒド 原子比) 14 ケイタングステン酸 シリカ (0.05) 200 85, 5 8. 9 5. 2 灾 15 ケイタングステン酸 シリカ 160 79. 5 16.1 4. 2 (6°1) 16 リンテングステン酸 (0.1) シリカ 110 83. 8 10, 7 5. 2 91 リンパナドクングステン 17 シリカ 113 78, 7 16.9 4. 2 (0.°1) ケイオナドモリブデン酸 シリカ 129 51.6 37.7 9. 9 (dc 1) ケイタングステン酸 シリカ 150 80.0 9.8 10.1 (8^b05) ケイタングステン 酸 シリカ 155 80 2 8.8 (8,102) 10.6 ケイケングステン酸 (Ben2) シリカ 240 86. 4 8.1 5. 1 なくなどグステン酸の (0, 1) シリカ 151 79. 4 3. 4 17.0 なイヤングステン酸の (0°1) シリカ 159 78.9 16. 5 3, 6 クイなどグステン酸の (0°1) シリカ 159 79.7 16. 6 3. 6 ななグステン酸の シリカ 158 79. 1 (BC1) 16.3 4. 5 なくなどガステン酸の シリカ (0.1) 153 78. 6 16. 9 4. 4 27 リンタングステン酸 (8.°1) シリカ 114 78. 9 5. 4 15. 3 28 ケイタングステン酸 シリカ 140 79 B 5. 8 14. 4 (8, 1) リンクングステン酸 (6, 1) シリカ 115 77.4 5, 5 | 16, B 30 ケイタングステン語 シリカ 132 (A51) 78. 4 5. 9 15. 0 ケイタングステン酸 (0.05) 鞍 化チケン 191 86.0 8. 1 5. 5 ケイタングステン酸 シリカ 189 86. 4 (0.05) 8.5 4. 9

[0075]

[発明の効果] 以上説明したように、本発明の方法にお いては、酢酸をエチレンより気相接触反応により一段で

40 合成し、しかも、二酸化炭素の副生を抑え、著しく高い 空時収率でつくることができるので、酢酸を低コストで 得られる優れた方法である。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

// C07B 61/00

織別記号

300

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

-886-

(72)発明者 佐野 健一 大分県大分市大字中の洲2番地 昭和電工 株式会社大分研究所内